EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

2001179924

PUBLICATION DATE

03-07-01

APPLICATION DATE

28-12-99

APPLICATION NUMBER

11374881

APPLICANT: THINK LABORATORY CO LTD;

INVENTOR :

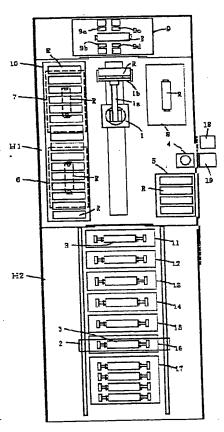
SHIGETA TATSUO;

INT.CL.

: B41C 1/00 B41C 1/18 G03F 7/00

TITLE

GRAVURE PLATE-MAKING DEVICE



ABSTRACT :

PROBLEM TO BE SOLVED: To realize a gravure plate-making device, which can execute the extraction of roll data and the exclusion of improper rolls, an all automatic precision polishing ranging from a plate removal polishing to a mirror polishing and with which the formation of cells can be applied through either by etching or by engraving and which can be applied to either to a roll, which is used for the first time and is not necessary to be polished, or to a re-sued roll, which is necessary to be polished.

SOLUTION: In the handling area of an industrial robot 1, a roll measuring device 4, a roll taking-out device 5, a laser abrasion film applying device 6, a laser device 7 for abrasion, an engraving machine 8, a polishing machine 9 and a roll stock device 10 are provided. In the roll carrying area of a stacker crane 2, a de-chlomizing device 11, a surface activating device 12, a nickel plating device 13, a copper plating device 14, a chrome plating device 15, an etching device 16 and a stocking device 17. Into a controller 18 which controls the whole system, the programs for plate-making processes are stored so as to input data in response to processes.

COPYRIGHT: (C)2001,JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開母号 特開2001-179924 (P2001-179924A)

(43)公陽日 平成13年7月3日(2001.7.3)

(51) int CL		織別配号	FI			アーマコード(参考)
	1/00		B41C	1/00	2H084	
	1/18			1/18		2H096
		5 0 5	G 0 3 F	7/00	505	

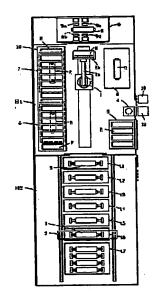
密査請求 未請求 菌浆項の数 1 OL (全 8 円)

(21)出職番号 物職平11-374881 (71)出職人 000131625 株式会社シンク・ラボラトリー 千葉県柏市高田1201-11 年式会社シンク・ラボラトリー 7葉県柏市高田1201-11 年式会社シンク・ラボラトリー内 (74)代建人 100081248 弁理士 大沼 浩司 Pターム(参考) 25084 AAG3 AA14 AA32 AD05 BB04 COO3 28096 AA15 HA17 BA27

(54) 【発明の名称】 グラビア製版装置

【課題】 ロールデータの抽出と不適正ロールの除外が行えて、かつ格職研磨から鏡面研磨まで全自動で錆密な研磨が行えて、さらに、セルの形成を食刻と彫刻のいずれにも適用でき、又、研磨が不要な切めて使用するロールと研磨が必要な再使用するロールのいずれにも適用できる、グラビア製版装置。

【解決手段】 産業ロボット1のハンドリングエリアに、ロール計測装置4、ロール鍛出装置5、レーザアブレーション腹壁布装置6. アブレーション用レーザ装置7. 彫刻機8. 研磨機9. ロールストック装置10を備え、スタッカクレーン2のロール銀送エリアに、脱クロム装置11、表面活性化装置12、ニッケルメッキ装置13. 網メッキ装置14. クロムメッキ装置15. 腐食装置16、ストック装置17を備える。システム全体を制御するコントローラ18に、製版工程のプログラムを格勢し、工程に応じたデータ入力が行われる。



【特許請求の範囲】

٨

【請求項1】 製版室を、走行型の産業ロボットのハン ドリングエリアと、ロール脱者回転装置を吊り上げて鍛 送し得るスタッカクレーンの鍛送エリアに分け. 産業ロボットのハンドリングエリアに、ロール搬入口に 位置するロール計測装置と、レーザアブレーション膜塗 布装置と、アブレーション用レーザ装置と、駆刻機と、 租仕上け研磨と中仕上け研磨と銀面研磨が行なえる複数 の研磨ヘッドを有する単一の又は複数の研磨機と、ロ・ ルストック装置を借えるとともに、

スタッカクレーンのロール搬送エリアに、脱クロム装置 と、表面活性化禁匿と、ニッケルメッキ禁匿と、銅メッ キ装置と、クロムメッキ装置と、腐食装置と、ロール脱 者回転装置をストックするストック装置を配設し.

システム全体を訓御するコントローラに、

鍛入 - ロール計測 - 脱クロム処理 - 銀仕上げ砥石による **綸正研ε-担仕上げ研磨による落版-組仕上げ砥石によ** る表面粗さ微少化研磨ー表面活性化処理=ニッケルメッ キー銅メッキー中仕上げ砥石による表面粗さ微少化研磨 - 鎬密仕上げ砥石による鏡面研磨 - レーザアブレーショ 20 ン職堂布-レーザアブレーション・レジスト画像形成-腐食-クロムメッキー鍛出からなる製販工程(A)と、 他入一ロール計測一膜クロム処理一組仕上げ配石による **宿正研磨-担仕上げ研磨による落版-組仕上げ砥石によ** る表面担さ微少化研磨ー表面活性化処理ーニッケルメッ キー銅メッキー中仕上け砥石による表面担さ微少化研磨 - 籍密仕上げ砥石による鏡面研磨 - 画像彫刻 - クロムメ ッキー錐出からなる製版工程(B)と.

鍛入 - ロール計測 - レーザアブレーション順達布 - レー ザアブレーション・レジスト回像形成-隣食-クロムメ ッキー錐出からなる製版工程(C)と、

鍛入-ロール計測-画像彫刻-クロムメッキー搬出から なる製版工程(D)、の四種類の製版工程のプログラム を格割しておいて、

最初に、製版室へ嵌入する複製版ロールをロール計測器 に取り付けてロール計測を行なうように構成され、コン トローラへ製版工程(A)、(B)、(C)、又は

(D)の種類別を入力し、製版工程(A)と製版工程

(B) のときは、被製版ロールの全長、外径、孔径、ロ ール端から一定ビッチ離れる毎の外径等のロールデータ を抽出してコントローラにデータ入力するとともに、不 適正データのロールを除外し、製版工程(C)と製版工 程(D)のときは、彼製版ロールの全長、外径、孔径の ロールデータを抽出してコントローラにデータ入力する ように構成されていることを特徴とするグラビア製版藝 震.

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本願発明は、ロールデータの 拍出と不適正ロールの除外が行えて、落版研磨から鏡面 50 トータルライン装置の提供を望んでいる。ここでの問題

研磨まで全自動で精密な研磨が行えるとともに、セルの 形成を食刻による場合と彫刻による場合のいずれにも適 用でき、又、ロール製作後初めて使用するロールであっ て研磨が必要でなく直ぐにセルの形成工程から入れる彼 製版ロールと、脱クロム処理し落版研磨して鏡面研磨ま での処理工程が必要であるリサイクルロールのいずれに も全自動製版が適用できる、グラビア製版装置に関す る.

[0002]

【従来の技術】従来、グラビア製版装置は、セルの形成 を食刻により行う装置メーカー(本願出願人)と彫刻に より行う装置メーカー(他企業)とで全く別々のコンセ プトで闘発を行ってきており、ディテクトスタンダード が存在しない。このため、製版を行っている印刷会社及 び製販会社の殆どが、複数の企業の種々の装置をバラバ ラに備えて、多くの工程がライン化されていない。 理由 は、電子彫刻機のメーカーは、メッキ装置や研修装置の メーカーではないし、反対に、メッキ装置や研磨装置の メーカーは電子彫刻機のメーカーでなかったからであ る。製版工程には、脱クロム処理を行ってから研磨を行 い、次いでメッキを行ってから再び研磨を行い、次いで クロムメッキを行うという複雑な工程が入る訳である が、本類出類人のトータルライン装置を除くと、タルラ イン装置を提供している他のメーカーが存在しなかっ た。セルの形成を食刻により行う製版ラインについて も、レーザー技術の進歩から、鏡面研磨-應光纜塗布-レーザな光・潜像形成・魔食と進む製版工程に替えて、 **綾面研磨-レーザアブレーション膜塗布-レーザアブレ** ーション・レジスト画像形成 - 腐食と進む製版工程とす 35 ることに往目が集まっている。そのメリットは、(1) 現像工程がなくなること。(2)明室での製版が可能に なること、(3)感光膜の膜厚が1ミクロン変化すると レーザ露光がオーバー露光になったり、少なかったりす る微妙な相関関係を排除できること。(4)感光波と現 像液との化学的相関関係を排除できること、両液の相性 が思いと現像残滓が残ったり、猛光部分の輪郭部が現像 で大幅に筏退する(疼解する)ことが挙げられる。しか しながら、レーザアブレーション・レジスト画像形成ー **職食と進む製版工程については、レーザアブレーション** - レジスト画像形成装置が単独級として数台市販される ようになったが、いずれも実用されておらず、瞬墜布装 置と腐食装置とのライン化は全く行われていないのが現 状である。

100031

【発明が解決しようとする課題】製版を行っている印刷 会社及び製版会社の多くは、夕方に20本ないし40本 の転製版ロールを次々に計測して製販の方法とコンテン **ツをコントローラにデータ入力し製版室内にストックし** ておいて、夜間に無人で全自動製版を行うことができる 点は以下の通りである。

(1) 感光膜コートしレーザ露光し現像してレジスト画 像を形成し食刻してセルを形成する製販方法に替えて、 ブラックコートしレーザアプレーションしてレジスト画 像を形成し食刻してセルを形成する製販方法の提供を望 んでいる企業もある。そして、ブラックコートしレーザ アプレーションしてレジスト画像を形成し食刻してセル を形成する製版方法と、セルの形成を彫刻により行う製 版方法は一長一短があるので、いずれでも自由に選択で きるトータルライン装置の提供を望んでいる。特に、既 10 に設備してある電子影刻機やメッキ装置を加えたトータ ルライン装置の提供を望んでいる。ブラックコートしレ ーザアブレーションしてレジスト画像を形成し食刻して セルを形成する製版方法は、感光膜コートしレーサ蒸光 し現像してレジスト画像を形成し食刻してセルを形成す る製販方法と全く同じ特長があり、スクリン線の交点を 切ることができるフリーフローセルが実現できること、 及び文字輪郭部をインキが流れない連続する操に形成で きることから、ベタ画像と文字だけの版については、セ ルの形成を彫刻により行う製版方法よりもセルの形成を 食刻により行う製版方法の方が優れている。又. ハイラ イト部分のグラデージョンの表現は、セルの形成を食刻 により行う場合にはセルの面積でグラデージョンを表現 し、又、セルの形成を彫刻により行う場合には菱形錐の セルでグラデージョンを表現する相違があり、ハイライ ト部分のグラデージョンの表現の精密度は、抽性インキ を使用する場合にはセルの形成を彫刻により行う方が優 れている。上記のようなトータルライン装置が提供され ると、版のコンテンツによって、セルの形成を食刻によ り行う場合と、セルの形成を彫刻により行う場合とに分 けて対応することができる。

(2) ロール製作機初めて使用するロールであって鉄面研磨が完了していて研磨が全く必要でなく直ぐにセルの形成工程から入れる被製版ロールと、リサイクルロールであり脱クロム処理から処理工程を開始し落版研磨して鉄面研磨までの処理工程が必要である被製版ロールのいずれにも全自動製版が適用できるようにして歓しいとの要望がある。そして、その場合にも、セルの形成を食刻と彫刻のいずれにも適用できるようにして欲しいとの要望がある。

(3) 研磨工程が大幅に短稿できてしかも今までよりも 円崗鏡度が高く、パフ研磨に依らない映画研磨を実現し て欲しいとの要望がある。従来の脱クロム処理の後の研 磨は、例えば、#320の研磨砥石による補正研磨-#320の 研磨砥石による構版-#500の研磨砥石による円筒研磨-#800の研磨砥石による円筒研磨が行われていた。又は、 従来の銅メッキの後の研磨は、例えば、#800,#1000,#12 05,#1590,#1800,#2000,#2505,#3000 の各研磨砥石によ る円筒研磨が行われ、最後にパフによる映画研磨が行わ れていた。

(4) 近年の銅メッキ処理においては、光沢剤や硬質化 剤に含まれる確黄系化合物がニッケルメッキと銅メッキ の境界膜を形成して顕メッキの付着会度が弱小化してい るので、ニッケルメッキの上に付ける銅メッキの付着礁 度を強力に確保しなければならない問題点がある。従来 の接製版ロールの製作は、鉄製のロール母材に倒えば、 #725の研磨砥石で円筒研磨しさらに脱脂処理を行なって から厚さ2~3μmとなるようにニッケルメッキを付け るか、又は、アルミニウム製のロール母材に倒えば、#3 25の研磨砥石で円筒研磨してから厚さ2~3μmとなる ようにニッケルメッキを付けていた。続いて、例えば厚 さ100μmとなるように銅メッキを付けていた。従来 の銅メッキ方法は、ニッケルメッキを付けた被製版ロー ルを回転可能に両端チャックしてメッキ浴槽に位置させ た後、銅メッキ液をメッキ浴槽に入れて約1分かかって 被製版ロールを浸漬し、そして回転を与えてから約15 Vの電圧がかかるようにメッキ電流を流して銅メッキし ていた。本類発明者は、時間短縮のために、対向する二 つの#320の研磨砥石で被製版ロールを挟んで研磨圧力を 20 従来よりも大きく加えて研磨する方法で、落版研磨を開 始したところ、銅メッキがあたかもバラードメッキであ るかのようにニッケルメッキ面より剥がれ落ちてしまっ た。原因を究明したところ、ニッケルメッキと銅メッキ との間に影響性境界膜が形成していることが分かった。 詳述すると、近年、加工性を向上するために、銅メッキ 液の中に光沢剤や硬質化剤を入れてメッキするようにな り、上記のように、被製版ロールを銅メッキ液を浸漉し 約1分が経過してから回転を与えてメッキ電流を流す と、ニッケルメッキ面に対して銅メッキが行なわれる前 に、ニッケルメッキ面に対して光沢剤や硬質化剤に含ま れる確貴系化合物(例えば、ビス、エス、プロビル、サ ルフォネイト、ナトリウム (Bis.S.Propy).Sulfonate.N a) やニメルカプト、一メチル、イミダゾール〔2 Merc apto l Methyl Imidazole]) が剥離性境界膜を形成する ことになることが判明した。

【0004】本願発明は、上述した点に鑑み案出したもので、ロールデータの抽出と不適正ロールの除外が行えて、親版工程の種類を入力すると、落版研磨から鏡面研磨まで全自動で精密な研磨が行えるとともに、セルの形成を食刻と彫刻のいずれにも適用でき、又、研磨が不要な初めて使用するロールと研磨が必要な再使用するロールのいずれにも適用できる、グラビア親版装置に関す

[0005]

【課題を解決するための手段】本類発明は、製版室を、 走行型の産業ロボットのハンドリングエリアと、ロール 脱着回転装置を吊り上げて揺送し得るスタッカクレーン の揺送エリアに分け、産業ロボットのハンドリングエリ アに、ロール揺入口に位置するロール計測装置と、レー ザアプレーション順連布装置と、アプレーション用レー が装置と、彫刻機と、租仕上げ研磨と中仕上げ研磨と続 前研修が行なえる複数の研修ヘッドを有する単一の又は 複数の研磨機と、ロールストック装置を備えるととも に、スタッカクレーンのロール鍛送エリアに、脱クロム 装置と、表面活性化装置と、ニッケルメッキ装置と、鋼 メッキ装置と、クロムメッキ装置と、腐食装置と、ロー ル脱着回転装置をストックするストック装置を配設し、 システム全体を調御するコントローラに、鎖入-ロール 計測-脱クロム処理-租仕上げ砥石による箱正研磨-租 仕上げ研磨による落版-組仕上げ配石による表面組さ版 15 少化研磨-裏面活性化処理-ニッケルメッキ-銅メッキ - 中仕上げ砥石による表面観さ微少化研磨 - 精密仕上げ 砥石による鏡面研磨 - レーザアブレーション膜塗布ーレ ーザアプレーション・レジスト画像形成-腐食-クロム メッキー鐵出からなる製版工程(A)と、鐵入-ロール 計劃・脱りロム処理・租仕上げ砥石による補正研磨・租 仕上げ研磨による落版ー組仕上げ配石による豪面組さ機 少化研磨ー表面活性化処理ーニッケルメッキー銅メッキ - 中仕上け砥石による豪面組さ微少化研磨 - 精密仕上げ **砥石による鏡面研磨ー画像彫刻-クロムメッキー接出か** ちなる製版工程(B)と、接入-ロール計測-レーザア ブレーション膜塗布-レーザアブレーション・レジスト 画像形成-既食-クロムメッキー鉄出からなる製販工程 (C)と、鍛入~ロール計測~画像彫刻~クロムメッキ - 搬出からなる製版工程(D)、の四種類の製版工程の プログラムを格納しておいて、最初に、製版室へ搬入す る接製版ロールをロール計測器に取り付けてロール計測 を行なうように構成され、コントローラへ製版工程 (A)、(B)、(C)、又は(D)の種類別を入力 し、製版工程(A)と製版工程(B)のときは、複製版 ロールの全長、外径、孔径、ロール端から一定ビッチ離 れる毎の外径等のロールデータを抽出してコントローラ にデータ入力するとともに、不適正データのロールを除 外し、製版工程 (C) と製版工程 (D) のときは、被製 版ロールの全長、外径、孔径のロールデータを抽出して コントローラにデータ入力するように構成されているこ とを特徴とするグラビア製販装置を提供することにあ ъ.

[0006]

٤.

【発明の実施の形態】本願発明の実施の形態のグラビア 製飯装置を図面を参照して説明する。 図1に示すよう に、製版室をH1とH2の二つに分けて、製版室H1を 走行型の産業ロボット1のハンドリングエリアとし、製 版室をH2をスタッカクレーン2の搬送エリアとする。 【0007】走行型の産業ロボット1は、軌道上を定行 し360度の範囲で往後旋回可能かつ上下方向に指動か つアーム軸の磨りにひわり回転可能なロボットアーム 1 aを有し、該ロボットアーム laに備えたロボットハンド 16 (例えば特許第2136697号のロボットハン

輪部を支持して他の装置との間で被製版ロールRの受渡 しを行なうハンドリング機能を有している。

【0008】スタッカクレーン2は、ロール腕着回転装 置3(例えば特許第1278544号の装置)を吊り上 げて搬送し得るように構成されている。ロール脱着回転 装置3は、スリーブ形の接製版ロールRの両端面の軸孔 を対向一対の円錐チャックコーンにより嵌合挟持しかつ 円能チャックコーンの外側を防水キャップで密封する か、又は輻付きの被製版ロールRの両端の軸部を対向一 対のスリーブチャックに受け入れて端面を挟持しかつス リープチャックの外側を防水キャップで密封することが できて、メッキ装置本体等への装着時に被製版ロールR を回転し得えかつ必要に応じてメッキ電流を流せるよう に構成されている。

【0009】製販室H1の産業ロボット1と、製販室H 2のスタッカクレーン2 (例えば特許第2539310 号のスタッカクレーン)に吊り上げられて鍛送されるロ ール脱者回転装置3とは.隔壁に設けた閼□を通して被 製版ロールRを直接授受できるように構成されている。 【0010】製販室H1の産業ロボット1のハンドリン グエリアに、ロール戦入口に位置するロール計測装置4 と、ロール銀出口に位置するロール銀出装置うと、レー ザアブレーション順連布装置6と、アブレーション用レ ーザ装置7と、ダイヤモンドの針で画像データに応じて 深浅を付けて彫り込む電子彫刻機8(ヘリオクリッショ グラフ、又はバルカス)、#320の粗仕上げ研磨砥石9 a 9 bを対向一対に備えるとともに、#1000の中仕上げ 研磨砥石9cと#6000の精密研磨砥石9dを対向一対に備 え、組仕上げ研磨9a 9以による落販研磨と補正研磨と - 表面組さ微小化研磨を行うことができ、又、中仕上げ研 磨9cによる表面粗さ微小化研磨を行うことができ、さ ちに韓面研磨9dによる表面粗さ微小化研磨と鏡面研磨 を行うことができる四ヘッド型の研磨機9と、ロールス トック装置10を備えている。ロールストック装置10 は、レーザアブレーション膜塗布装置6とアブレーショ ン用レーザ装置 7 の上に設けられる。なお、#320の租仕 上げ研磨砥石9a、9bを対向一対に備える二ヘッド型の 研磨機と、#1000の中仕上げ研磨砥石9でと#5000の特密 研磨砥石9 6を対向一対に備えるニヘッド型の研磨機の 二台を備えても良い。産業ロボット1は、被製版ロール Rの端面を挟持でき、又. これらの装置5~9は. スリ ープ形の被製版ロールRの両端面の軸孔を対向一対の円 鍵チャックコーンにより嵌合挟持できるか、又は、軸付 きの複製版ロールRの両端の軸部を対向一対のスリーブ チャックに受け入れて總面を挟持できて、産業ロボット 1は、これらの装置5~9との間で接製版ロールRを授 受するように構成されている。ロール計測装置4は、被 製版ロールの全長、外径、孔径、ロールの一端から他端 まで一定ピッチ毎に直径を計測する直径計測を行なう。 F)が被製版ロールRの両端面を挟持するか又は両端の 50 ロール撤出装置5は、例えば特闘平10-291289

8

号の装置であり、製版を完了した被製版ロールRの取り 出し時に産業ロボット1が数値ないし十数値値えたパレ ットに被製版ロールRを載置と、これらパレットを70 ~80度位に傾斜させて、人手により複製版ロールRを 斜めに立てて転がして移動できるように構成されてい る。レーザアブレーション験塗布装置6は、レーザアブ レーションが可能な耐エッチング性接膜を塗布形成する 装置であり、スキャンコート方式の装置とディッピング 方式の装置のいずれでも良い。例えば、可燃性物質(ニ トロセルロース、やエチレン酢酸ビニル強重合体、不飽 和ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、アリル樹脂、ポリ ウレタン樹脂。ポリエチレン、ポリプロピレン。ポリス チレン、ポリアセタール。テンネンゴム等の何れか一種 又は複数種: 75重量%)と酸化剤(硝酸アンモニウムや 塩素酸化合物:10重量%)と光吸収体(カーボンブラッ ク:15重量%) からなるレーザアブレーションが可能な 耐エッチング性を有する材料を数μmの膜厚となるよう にロール面に塗布する。アブレーション用レーザ鉄置7 は、ヤグレーザ又は波長が800mm 前後のレーザ光を放射 する半導体レーザのレーザ光をレーザアブレーション膜 =耐エッチング性の黒色の核膜へ照射して画線部に対応 する部分に照射してそこの被膜をレーザアプレイション する。すなわち、レーザ光を光吸収体で吸収して熱に変 換し可能物質を酸化剤の下で瞬間に加熱蒸発させ、もっ て、エッチングを行なうための銅メッキ面を画線部に対 応するように突出する。研磨級9は、以下の研磨作業を 行う。脱クロム処理の後に銀仕上げ研磨砥石9a、9bに より落版研磨-補正研磨-表面粗さ微小化研磨を行う。 担任上け研磨砥石9a 9 は、砥石の回転軸の延長機と 被製版ロールの回転軸線の両方を平面方向より見たとき の交差角が90度であって、砥石の端面の研磨時接触線 が、砥石の端面の中心孔の中心を通る直径線乃至中心孔 を外れない限度の直径線に平行する弦線の範囲内にあっ て研磨圧力を一定に保ち研磨を行う得るように構成され ている。そして、直径計測値に基づいて直径の偏差を小 さくする舗正研磨を行い、次いで被製販ロールの一端か ち他端までの移動を繰り返して被製版ロールの刻設され ているセルを無くす落版研磨を行い、次いで砥石と被製 版ロールの回転方向が一致する側を、砥石の被製販ロー ルの面長方向に対する移動方向後方側にして研磨する表 面組さ級少化研磨を行う。又、銅メッキの後に#1000の 中仕上げ研磨砥石9 ににより表面組さ微小化研磨を行 う。中仕上げ研磨砥石9c6、砥石の回転軸の延長線と 被製版ロールの回転輪線の両方を平面方向より見たとき の交差角が90度であって、砥石の端面の研磨時接触線 が、砥石の總面の中心孔の中心を通る直径線乃至中心孔 を外れない限度の直径線に平行する弦線の範囲内にあっ て研磨圧力を一定に保ち研磨を行う得るように構成され ている。そして、砥石と複製版ロールの国転方向が一致

方向後方側にして研磨する表面担さ歳少化研磨を行う。 続いて、#5000の特密研磨砥石9dにより表面粗き微小化 研磨と鏡面研磨を行う。精密研磨砥石9はは、砥石の回 転軸の延長線と複製版ロールの回転軸線の両方を平面方 向より見たときの交差角が90度でなく微小角度傾いて いて、砥石の端面の研磨時接触線が、砥石の端面の中心 孔の中心を通る直径線乃至中心孔を外れない限度の直径 組に平行する弦像の範囲内にあって研修圧力を一定に保 って放製版ロールの国連と砥石の接触領上の一点におけ る回転速度とを略一致させて談砥石を披製版ロールの面 長方向に移動しつつ研磨する。製版室H1の産業ロボッ ト1のハンドリングエリアでは、一の装置が稼働中の時 は、その一の装置に処理される工程まで進んだ接製版ロ ールRは、ロールストック装置10にストックされる。 【0011】製版室H2のスタッカクレーン2のロール 鍛送エリアに、瞬クロム装置11と、表面活性化装置1 2と、ニッケルメッキ装置13と、銅メッキ装置14 と、クロムメッキ装置15と、脳負装置16と、ロール 脱着回転装置3をストックするストック装置17を一列 に備えている。 表面活性化装置 12は、アルカリ波に浸 漬して脱脂し次いで酸性液のシャワーにより酸洗いし次 いで水シャワーにより水洗する。脱クロム装置11は、 図示しない対向一対のチャック装置を構えていて、産業 ロボットlのロボットハンドlbとの間で接製版ロール Rを授受できる。脱クロム装置11は、被製版ロールR を塩酸に浸漬してクロムを溶解する。 瞬クロム鉄圏 1.1 はロール脱者回転装置3を載置することができて、脱り ロム装置11に載置されるロール脱着回転装置3は、産 桑ロボット 1 のロボットハンド 1 bとの間で被製版ロー ルRの授受できる。このとき、脱クロム装置11に備え る上記の図示しない対向一対のチャック装置は側方に揺 動して待機するように構成されている。彼契版ロールR をチャックしたロール脱着回転装置 3 は、スタッカクレ ーン2により吊り上げられて鍛送される。ニッケルメッ キ装置13は、例えば、厚さ2~3μmとなるようにニ ッケルメッキを付ける。接製版ロールをメッキ浴槽に位 置させた後、ニッケルメッキ液をメッキ浴槽に入れて該 メッキ液で铍製版ロールを浸漉してから回転を与え15 Vの電圧を加えてメッキする。なお、アルミニウム製の ロール母材にニッケルメッキを付けるには、前処理とし て何えば、ジンケート処理を行なって密着性を向上する インターフェース薄膜を形成するが、リサイクルロール の落販研磨においてニッケルメッキが露出しないように 研磨を行うものであり、インターフェース薄膜の形成工 程はオフラインとして設備する。銅メッキ装置14は、 例えば、厚さ100μmとなるようにニッケルメッキを 付ける。被製販ロールRを両端チャックしてメッキ浴槽 内に位置させた後、電気焼けが起こらない低電圧(例え ば1 ソ~5 V) をかけて回転する。そして、メッキ浴槽 する側を、砥石の被製版ロールの面長方向に対する移動 50 の銅メッキ液の液面をゆっくり上げていき、被製版ロー

ルRに銅メッキ波の液面レベルを接触させて全周面に銅 メッキを付ける。彼契版ロールRに銅メッキ液が接触す る瞬間にメッキ電流が流れるので、銅メッキの付着が跨 間に行なわれ、光沢剤や顧賈化剤に含まれる硫黄系化合 物が付着する反応速度が遅いので該議黄系化合物がニッ ケルメッキと銅メッキの境界膜を形成することはない。 又、低電圧なので銅メッキが電気焼けしない。その後、 銅メッキ液の液面レベルを上昇していくとともに、電圧 を審次に上げていき、ロールが完全に浸漬した状態にな るときにメッキ電圧が15Vになるようにして、銅メッ キを行なう。との場合、蔵黄系化合物は、銅メッキの中 に組み込まれていくが、銅メッキに剝削性を与えること はない。クロムメッキ装置15は、例えば、厚さ8μm となるようにグロムメッキを付ける。 接製 製版室目2 のスタッカクレーン2のロール銀送エリアでは、一の装 置が稼働中の時は、その一の装置に処理される工程まで 進んだ被製版ロールRは、ロール脱着回転装置3にチャ ックされたままでストック装置17にストックされる。 【0012】システム全体を制御するコントローラ18 に、四種類の製版工程(A)、(B)、(C)、(D) が核例されている。

9

[0013]四種類の製版工程(A). (B).

(C)、(D)について、図2を参照して説明する。製 版工程(A)は、鍛入ーロール計測-脱クロム処理-粗 仕上げ砥石による箱正研磨 - 粗仕上げ研磨による落版 -租仕上げ砥石による裏面組さ微少化研磨-表面活性化処 理ーニッケルメッキー銅メッキー中仕上げ砥石による表 面組さ微少化研究-精密仕上げ砥石による鏡面研究-レ ーザアブレーション膜塗布-レーザアブレーション・レ ジスト画像形成-踏食-クロムメッキ-鉄出となる 製版工程(B)は、鍛入-ロール計測-脱クロム処理-租仕上げ砥石による補正研磨-租仕上げ研磨による落版 - 組仕上げ砥石による豪面組さ微少化研磨 - 表面活性化 処理ーニッケルメッキー銅メッキー中仕上げ砥石による 表面組さ微少化研磨・精密仕上げ砥石による鏡面研磨・ 画像彫刻ークロムメッキー搬出となる。製版工程(C) は、搬入-ロール計測-レーザアブレーション膜塗布-レーザアブレーション・レジスト画像形成-腐食-クロ ムメッキー鉱出となる。製版工程(D)は、嵌入-ロー ル計測-面像彫刻-クロムメッキー級出となる。

【①①14】製販工程(A)は、被製販ロールRが脱クロム処理し落販研磨して競面研磨までの処理工程が必要であるリサイクルロールであって、セルの形成を食刻による場合にコントローラ18へ入力指定する。製販工程(B)は、被製版ロールRが脱クロム処理し落販研磨して競面研磨までの処理工程が必要であるリサイクルロールであって、セルの形成を彫刻による場合にコントローラ18へ入力指定する。製販工程(C)は、被製版ロールRがリサイクルロールではなくロール製作後初めて使用するロールであり研磨が必要でなく直ぐにセルの形成

工程から入れる複製版ロールであって、セルの形成を食 刻による場合にコントローラ18へ入力指定する。製版工程(D)は、複製版ロールRがリサイクルロールではなくロール製作後初めて使用するロールであり研磨が必要でなく直ぐにセルの形成工程から入れる複製版ロールであって、セルの形成を彫刻による場合にコントローラ18へ入力指定する。

16

【① 0 1 5】製販室へ鍛入する被製販ロールは、ハンド リング装置19の載置板に載せて引き戸を開けて送り込 みロール計測器4に人為的に取り付けてロール計測を行 なうように構成され、上記のように、コントローラ18 へ製販工程(A)、(B)、(C)、又は(D)の模類 別を入力すると、製版工程(A)と製版工程(B)を入 力するときは、接製版ロールの全長、外径、孔径、ロー ル端から一定ビッチ離れる毎の外径等のロールデータを 植出してコントローラにデータ入力する。 ロール端から 一定ビッチ離れる毎の外径等のロールデータを抽出した 結果。不適正データのロールであるときは、人為的に除 外する。又、製版工程 (C) と製版工程 (D) を入力す 20 るときは、被製版ロールの全長、外径、孔径のロールデ ータを抽出してコントローラにデータ入力するように樺 成されている。製版工程(C)と製版工程(D)を入力 するときは、接製版ロールRがりサイクルロールではな くロール製作後初めて使用するロールであり研磨が必要 でなく直ぐにセルの形成工程から入れる彼製版ロールで あるので、不適正データのロールがないと言う前提にな っている。

【①①16】製版室へ被製版ロールRを鍛入してロール 計測器4に人為的に取り付ける場合。コントローラ18 のに製版工程の種別を入力する場合、不適正データの被製版ロールRをロール計測器4から取り除く場合。及び製版工程を全て完了して被製版ロールRをロール搬出装置5から取り除く場合以外は人為的な作業はない。

[0017]

【発明の効果】以上説明してきたように、本願発明のグ ラビア製版装置は、以下の効果を有する。

 (7)

要でなく直ぐにセルの形成工程から入れる被製版ロール であって、セルの形成を食刻による場合は製版工程 (C)を、又は彫刻による場合は製版工程(D)をそれ ぞれコントローラ18へ入力すると、仮製版ロールの全 長、外径、孔径をコントローラ18にデータ入力でき て、いずれの製版工程(C)、(D)を入力指定して 6. 研磨を行なわないで食刻又は彫刻によりセルの形成 を行ってクロムメッキできる。

(2) 本類発明のグラビア製版装置を設備すれば、夕方 に20本ないし40本の接製版ロールを次々に計測して 19 製版の方法とコンテンツをコントローラにデータ入力し て製販室内にストックしておいて、夜間に無人で全自動 製版を行うことができる。セルの形成を食刻により行う 製版方法と、セルの形成を彫刻により行う製版方法のい ずれでも自由に選択できるトータルライン装置を提供で

(3) 研磨工程が大幅に短縮できてしかも今までよりも 円筒箱度が高く、パフ研磨に依らない鏡面研磨を実現で きる。本願発明のグラビア製版装置に依れば、例えば、 #320と#1000と#5000の三種類の研磨砥石により、補正研 20 磨-森版-表面組さ微小化研磨―表面組さ微小化中仕上 け研磨ー袋面研磨ができる。

(4) ニッケルメッキの上に付ける銅メッキの付着強度

を強力に確保できる。 【図面の簡単な説明】

【図1】グラビア製版装置の概略平面図 【図2】 グラビア製版方法の工程図

【符号の説明】

H1・・・製版室、H2・・・製版室、1・・・産業ロ ボット、la・・・ロボットアーム、lb・・・ロボット ハンド、2・・・スタッカクレーン、R・・・接製版ロ ール、3・・・ロール脱着回転装置。4・・・ロール計 御禁置、5・・・ロール搬出装置、6・・・レーザアブ レーション膜塗布装置、フ・・・アプレーション用レー ザ装置、8・・・彫刻機、9・・・研磨機、9a、9b・ ・・組仕上げ研磨砥石、9c・・・中仕上げ研磨砥石。 9d・・・錆密研磨砥石、10・・・ロールストック装 置、11・・・脱クロム装置、12・・・表面活性化装 置、13・・・ニッケルメッキ装置、14・・・銅メッ キ装置、15・・・クロムメッキ装置、16・・・既食 婆園、17・・・ストック装置、18・・・システム全 - 体を副御するコントローラ、19・・・ハンドリング装

